



ISSN Q K1903190
CODEN:WEIDHK
CN 50-1090/TN

微电子学

MICROELECTRONICS

全国中文核心期刊

ISSN 1004-3365



9 771004 336198

2019
第 49 卷 1

四川固体电路研究所 主办

Sichuan Institute of Solid-State Circuits

期刊网址: www.microelec.cn

万方数据

微电子学
Weidianzixue
第49卷 第1期 2019年2月

目 次

· 电路与系统设计 ·

- 一种超低功耗 SAR A/D 转换器 赵金强, 梅年松, 张钊锋, 孟令琴(1)
用于高速高精度流水线 ADC 的开关电容比较器 宋健, 张勇, 李婷(7)
一种 10 位 250 MS/s 电荷域流水线 ADC 刘琦, 李蕾蕾, 魏敬和, 苏小波, 薛颜, 陈珍海(12)
一种低功耗曲率补偿带隙基准电压源 侯德权, 周莉, 陈敏, 肖璟博, 张成彬, 陈杰(17)
一种 2.4 GHz 低功耗可变增益低噪声放大器 耿志卿(22)
一种低功耗的双尾电流动态比较器 周万兴, 刘昱, 王云峰(29)
一种 30 MHz ~ 3 GHz 宽带高增益功率放大器 胡俊, 赵华, 陈晓娟(34)
一种 2 ~ 20 GHz 超宽带高效率功率放大器 胡鹏飞, 林福江, 叶甜春, 梁晓新(39)
一种适用于 5G 通信的分布式低噪声放大器 张瑛, 李泽有, 李鑫, 耿萧(44)
并发双波段可重构功率放大器仿真设计 李国金, 吴凡, 南敬昌, 高明(49)
一种 0.13 μm SOI CMOS 2.4/5.5 GHz 双频段 LNA 凌园园, 卢煜旻(55)
一种 W 波段 SiGe BiCMOS 平衡式功率放大器 徐余龙, 施雨, 李庄, 陶小辉, 曹锐, 桑磊(63)
一种具有动态带宽校正功能的锁相环 冯晓星, 李琰, 俞航, 葛彬杰(68)
基于 CDCTA 的双模式等幅正交振荡器 王春霞, 刘云朋, 郭玉涛(73)
一种自校准高精度时间放大器 韦雪明, 草毅青, 蒋丽, 韦保林, 徐卫林(78)
一种高速低功耗的欠压锁定电路 谭林, 彭克武, 廖鹏飞, 张颜林, 刘伦才(84)
基于 SiGe BiCMOS 工艺的 90 ~ 100 GHz 单刀双掷开关 施雨, 徐余龙, 庞东伟, 陈涛, 桑磊, 李庄, 曹锐(88)
多谐振频率固支梁压电能量收集器的设计 陆灏璇, 朱宇威, 张婉卿, 王德波(93)
一种用于 3D NAND 存储器的高压生成电路 李成, 赵野, 苗林, 杨林, 王乾乾(97)
一种低关断功耗的地端关断整流器 李兴旺, 韦保林, 农茜雯, 包蕾, 徐卫林, 段吉海(102)

· 动态综述 ·

- 用于胎压监测系统的微型能量收集器研究进展 吴蓓园, 方玉明, 邓丽城(107)

· 模型与算法 ·

- 数字 IC 的射频电磁发射模型建模方法 罗岚, 杨斯媚, 陈弟虎, 粟涛(114)

· 半导体器件与工艺 ·

- 一种电介质/P-AlGaN 叠栅增强型 HEMT 罗俊, 郝跃(119)
一种带埋层的超低比导通电阻槽型 LDMOS 李欢, 陈星弼(125)
利用 P 型场环调节表面电场的积累层 LDMOS 孙旭, 陈星弼(132)
碳掺杂对 28 nm PMOS 器件性能的影响 吉忠浩, 阎大勇, 龙世兵, 薛景星, 徐广伟, 肖印长, 娄世殊(136)
硅单晶片中的氧及对后续缺陷的影响 潘国刚, 胡玮芳, 何火军(140)
一种基于扩展栅的改进的双通道 OPTVLD p-LDMOS 李欢, 程骏骥, 陈星弼(146)

Microelectronics

Vol. 49 , No. 1 Feb. 2019

Contents

• Circuit and System Design •

An Ultra-Low Power SAR A/D Converter	ZHAO Jinqiang, MEI Niansong, ZHANG Zhao Feng, et al(1)
A Switched Capacitor Comparator for High Speed and High Resolution Pipeline ADC	SONG Jian, ZHANG Yong, LI Ting(7)
A 10 bit 250 MS/s Charge Domain Pipelined ADC	LIU Qi, LI Leilei, WEI Jinghe, et al(12)
A Low Power Curvature Compensated Bandgap Voltage Reference	HOU Dequan, ZHOU Li, CHEN Min, et al(17)
A 2.4 GHz Low Power Variable Gain Low Noise Amplifier	GENG Zhiqing(22)
A Low Power Double-Tail Current Dynamic Comparator	ZHOU Wanxing, LIU Yu, WANG Yunfeng(29)
A 30 MHz ~ 3 GHz Broadband High Gain Power Amplifier	HU Jun, ZHAO Hua, CHEN Xiaojuan(34)
A 2 ~ 20 GHz Ultra-Wideband High Efficiency Power Amplifier	HU Tengfei, LIN Fujiang, YE Tianchun, et al(39)
A Distributed Low Noise Amplifier for 5G Communication	ZHANG Ying, LI Zeyou, LI Xin, et al(44)
Simulation of Concurrent Dual-Band Reconfigurable Power Amplifier	LI Guojin, WU Fan, NAN Jingchang, et al(49)
A 2.4/5.5 GHz Dual-Band LNA in 0.13 μm SOI CMOS Process	LING Yuanyuan, LU Yumin(55)
A W-Band SiGe BiCMOS Balanced Power Amplifier	XU Yulong, SHI Yu, LI Zhuang, et al(63)
A Phase-Locked Loop with Dynamic Bandwidth Calibration	FENG Xiaoxing, LI Yan, YU Hang, et al(68)
A Dual Mode Equal Amplitude Quadrature Oscillator Based on CDCTA	WANG Chunxia, LIU Yunpeng, GUO Yatao(73)
A Self-Calibration and High Precision Time Amplifier	WEI Xueming, QIN Yiqing, JIANG Li, et al(78)
A High Speed and Low Power Under-Voltage Lockout Circuit	TAN Lin, PENG Kewu, LIAO Pengfei, et al(84)
A 90 ~ 100 GHz SPDT Switch Based on SiGe BiCMOS Process	SHI Yu, XU Yulong, PANG Dongwei, et al(88)
Design of an Energy Harvester Based on Clamped Beams with Multi-Resonant Frequency	LU Haozan, ZHU Yucheng, ZHANG Huanqing, et al(93)
A High Voltage Generator Circuit for 3D NAND Flash Memory	LI Cheng, ZHAO Ye, MIAO Lin, et al(97)
A Ground-Switched Rectifier with Low Turn-Off Power	LI Xingwang, WEI Baolin, NONG Qianwen, et al(102)

• Features and Review •

Research Progress of Micro Energy Harvester Applied in Tire Pressure Monitoring Systems	WU Beiyuan, FANG Yuming, DENG Licheng(107)
---	--

• Modeling and Algorithms •

Modeling Method of RF Electromagnetic Emission Model of Digital IC	LUO Lan, YANG Simei, CHEN Dihu, et al(114)
--	--

• Semiconductor Device and Technology •

A Dielectric/P-AlGaN Stack Gate Enhancement-Mode HEMT	LUO Jun, HAO Yue(119)
An Ultra-Low Specific on-Resistance Trench LDMOS with a Floating Buried Layer in Substrate	LI Huan, CHEN Xingbi(125)
An Accumulation LDMOS for Adjusting Surface Electric Filed Using P-Type Filed Limiting Ring	SUN Xu, CHEN Xingbi(132)
Influence of Carbon Implantation on 28 nm PMOS Device Performance	JI Zhonghao, YAN Dayong, LONG Shibing, et al(136)
Effects of Oxygen Content on Defects in Silicon Wafer	PAN Guogang, HU Weifang, HE Huojun(140)
An Improved Dual-Path OPTVLD p-LDMOS Using Extended Gate	LI Huan, CHENG Junji, CHEN Xingbi(146)

欢迎订阅 2019 年《微电子学》杂志

《微电子学》是由四川固体电路研究所主办，并向国内外公开发行的科学技术刊物。《微电子学》创刊于 1971 年，国内统一连续出版物号：CN 50-1090/TN；国际标准连续出版物号：ISSN 1004-3365；国际刊名代码（CODEN）：WEIDFK；双月刊，A4 开本，128 页。

《微电子学》是英国 INSPEC(SA)、美国《化学文摘》(CA)、《剑桥科学文摘》(CSA)和俄罗斯《文摘杂志》收录期刊，是《中国学术期刊综合评价数据库》和《中国科学引文数据库》来源期刊，以及《中国科技论文统计与分析》的引用期刊；也是中国知识基础设施(CNKI)工程重大项目“中国期刊网”的全文收录期刊和国内相关学科检索文献的检索用刊。

《微电子学》是中国权威期刊检索工具书《中文核心期刊要目总览》评定的无线电电子学、电信技术类“中文核心期刊”，也是“中国期刊方阵”入选期刊，在微电子科学与技术、半导体集成电路和半导体工艺技术等领域具有极大的影响，深受广大科技人员和大专院校师生的欢迎。

《微电子学》报道内容涉及微电子科学与技术的各个领域，包括微电子器件与电路的基础理论、设计技术、制造工艺、检测与组装技术；集成电路应用技术；基础材料与半导体设备等方面的研究成果、学术论文和技术报告；微电子领域的发展动态和最新进展；主要栏目有：电路与系统设计、模型与算法、半导体器件与工艺、测试与封装、产品与可靠性、基础理论研究、动态综述等。

《微电子学》集学术性、技术性、实用性和情报性于一体，信息量大，内容丰富，是科研生产和教学的重要参考书刊，适合电子行业的科技人员、机关管理干部和大专院校相关专业的师生阅读。

《微电子学》为双月刊，每期定价 20.00 元，全年定价 120.00 元（含邮费）。

《微电子学》自办发行，订阅者请向编辑部索取订单。

微电子学

Weidianzixue

(双月刊)(1971 年创刊)
第 49 卷 第 1 期 (总第 279 期)
2019 年 2 月 20 日出版

Microelectronics

(Bimonthly) (Started in 1971)
Vol. 49, No. 1 (Serial Issue No. 279)
Published on Feb. 20, 2019

主 管：中国电子科技集团公司
主 办：四川固体电路研究所
编 辑 出 版：《微电子学》编辑部
(400060 重庆南坪花园路 14 号 24 所)
电 话：86-23-62834360
电子邮箱：wdzx@sisc.com.cn
wdzx128@sina.com
网络地址：<http://www.microelec.cn>
编委会主任：徐世六
主 编：武俊齐
印 刷：重庆市国丰印务有限责任公司
发 行：《微电子学》编辑部

Responsible Institution: China Electronics Technology Group Corp.
Sponsored by: Sichuan Institute of Solid-State Circuits
Edited & Published by: Editorial Department of *Microelectronics*
(400060, Sichuan Institute of Solid-State Circuits, Nanping, Chongqing)
Tel: 86-23-62834360
E-mail: wdzx@sisc.com.cn
wdzx128@sina.com
Website: <http://www.microelec.cn>
Director of Editorial Board: XU Shiliu
Editor-in-Chief: WU Junqi
Printed by: Chongqing Guofeng Printing Company Ltd.
Distributed by: Editorial Department of *Microelectronics*

发行范围：国内外公开发行

国际标准连续出版物号：ISSN 1004-3365
国内统一连续出版物号：CN 50-1090/TN

国内定价：20.00 元